DIALOG(R)File 345:Inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

14160266

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 10012377 A2 19980116 <No. of Patents: 002 >

MANUFACTURE OF ACTIVE MATRIX TYPE ORGANIC EL DISPLAY BODY (English)

Patent Assignee: SEIKO EPSON CORP

Author (Inventor): SHIMODA TATSUYA; MIYASHITA SATORU; KIGUCHI HIROSHI

IPC: *H05B-033/10; B41J-002/01

Derwent WPI Acc No: *G 98-136257; G 98-136257

Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 10012377 A2 19980116 JP 96158671 A 19960619 (BASIC)

JP 3036436 B2 20000424 JP 96158671 A 19960619

Priority Data (No,Kind,Date): JP 96158671 A 19960619 DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

05729277 **Image available**

MANUFACTURE OF ACTIVE MATRIX TYPE ORGANIC EL DISPLAY BODY

PUB. NO.: **10-012377** [JP 10012377 A]

PUBLISHED: January 16, 1998 (19980116)

INVENTOR(s): SHIMODA TATSUYA

MIYASHITA SATORU KIGUCHI HIROSHI

APPLICANT(s): SEIKO EPSON CORP [000236] (A Japanese Company or Corporation)

, JP (Japan)

APPL. NO.: 08-158671 [JP 96158671]

FILED: June 19, 1996 (19960619)

INTL CLASS: [6] H05B-033/10; B41J-002/01

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 29.4 (PRECISION

INSTRUMENTS -- Business Machines); 44.9 (COMMUNICATION --

Other)

JAPIO KEYWORD:R105 (INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To manufacture an active matrix type organic EL display body at low cost by pattern-applying organic light emitting materials of red, green and blue on a base having a thin film transistor by means of ink jet.

SOLUTION: On a glass base 101, an ITO transparent picture element electrode 103 is formed after a thin film transistor 102 is formed thereon. A positive hole injection layer 104 of polyphenylene vinylene or the like is further formed thereon. This positive hole injection layer 104 is obtained by applying polytetrahydrothiophenyl phenylene of precursor followed by heating and polymerization. Organic light emitting layers 106-108 of red, green and blue are formed thereon every picture element. The organic light emitting layers are color-arranged and formed according to the pattern of each color every picture element by an ink jet printer 105. Further, A reflecting electrode 109 such as Mg, Ag or the like is formed thereon by evaporation.

(19)日本国特許庁 (JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-12377

(43)公開日 平成10年(1998) 1月16日

(51) Int. Cl. ⁶

識別記号

FΙ

H05B 33/10 B41J 2/01 H05B 33/10

B41J 3/04

101 Z

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全5頁)

(21)出願番号

特願平8-158671

(71)出願人 000002369

セイコーエプソン株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

(22)出願日

平成8年(1996)6月19日

(72)発明者 下田 達也

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 宮下 悟

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

(72)発明者 木口 浩史

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコ

ーエプソン株式会社内

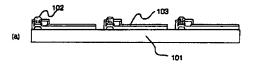
(74)代理人 弁理士 鈴木 喜三郎 (外1名)

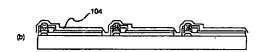
(54) 【発明の名称】アクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法

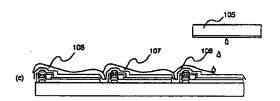
(57)【要約】

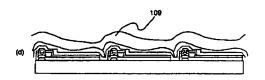
【解決手段】従来、パターニングができないとされた有機EL材料をインクジェット方式により形成および配列することで、赤、緑、青の発光色を備える有機発光層を画素毎に任意にパターニングすることが可能となった。これにより、フルカラー表示のアクティブマトリックス型有機EL表示体を実現した。

【効果】安価で大画面のフルカラー表示体が製造可能と なり、効果は大である。









【特許請求の範囲】

【請求項1】 薄膜下ランジスタを有するガラス基板に形成された透明画素電極上層に正孔注入層が形成され、この上層に少なくとも各画素毎に赤、緑、背より選択された発光色を有する有機発光層が形成され、更にこの上層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法。

1

【請求項2】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された透明画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、更にこの上層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法におい て、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット 方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法。

【請求項3】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 形成され、この上層に正孔注入層が形成され、更にこの 上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型 有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の 形成および配列がインクジェット方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示 体の製造方法。

【請求項4】 薄膜トランジスタを有するガラス基板に 形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎に 赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が 30 形成され、更にこの上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法におい て、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット 方式によりなされることを特徴とするアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、薄膜トランジスタを用いたアクティブマトリックス型のEL表示体のインクジェット方式を用いた製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】有機EL素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ構成を有し、前記薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・燐光)を利用して発光させる素子である。

【0003】この有機EL素子の特徴は、10V以下の 有機EL表示体の 低電圧で100~100000 cd/m2 程度の高輝度の 形成および配列が 面発光が可能であり、また蛍光物質の種類を選択するこ 50 とを特徴とする。

とにより青色から赤色までの発光が可能なことである。 【0004】有機EL素子は、安価な大面積フルカラー 表示素子を実現するものとして注目を集めている(電子 情報通信学会技術報告、第89巻、NO.106、49 ページ、1989年)。報告によると、強い蛍光を発す る有機色素を発光層に使用し、青、緑、赤色の明るい発 光を得ている。これは、薄膜状で強い蛍光を発し、ピンホール欠陥の少ない有機色素を用いたことで、高輝度な フルカラー表示を実現できたと考えられている。

【0006】しかし、いずれの報告にも、実際のフルカラー表示パネルの構成や製造方法については言及されていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】前述の有機色素を用いた有機溶膜比素子は、青、緑、赤の発光を示す。しかし、よく知られているように、フルカラー表示体を実現するためには、3原色を発光する有機発光層を画素毎に配置する必要がある。従来、有機発光層をパターニングする技術は非常に困難とされていた。原因は、一つは反射電極材の金属表面が不安定であり、蒸着のパターニング精度が出ないという点である。2つめは、正孔注入層および有機発光層を形成するポリマーや前駆体がフォトリソグラフィー等のパターニング工程に対して耐性が無いという点である。

【0008】本発明は、上述したような課題を解決するものであり、その目的は、有機発光層をインクジェット方式により画素毎にパターニングしたアクティブマトリックス型EL表示体の製造方法を提供することにある。 【0009】

【課題を解決するための手段】本発明に関わるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法は、薄膜素 シジスタを有するガラス基板に形成された透明画素とを 極上層に正孔注入層が形成され、この上層に少なくと有 機発光層が形成され、更にこの上層に反射電極が形成され、更にこの上層に反射電極が形成され、可によりなされるアクティブマトリックス型有機EL表示体の製造力法を特徴とし、また透明 素電極上層に少なくとも各画素毎に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層が形成され、更にこの上層に反射電極が形成されるアクティブマトリックス型 有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層の形成および配列がインクジェット方式によりなされることを特徴とする

【0010】更に、薄膜トランジスタを有するガラス基 板に形成された反射画素電極上層に少なくとも各画素毎 に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発光層 が形成され、この上層に正孔注入層が形成され、更にこ の上層に透明電極が形成されるアクティブマトリックス 型有機EL表示体の製造方法において、前記有機発光層 の形成および配列がインクジェット方式によりなされる ことを特徴とし、また、薄膜トランジスタを有するガラ ス基板に形成された反射画素電極上層に少なくとも各画 素毎に赤、緑、青より選択された発光色を有する有機発 10 光層が形成され、更にこの上層に透明電極が形成される アクティブマトリックス型有機EL表示体の製造方法に おいて、前記有機発光層の形成および配列がインクジェ ット方式によりなされることを特徴とする。

【0011】本発明は、要するに図3に示すように、基 板上に形成された信号線301、ゲート線302、画素 電極303および薄膜トランジスタ304上に、インク ジェット法により、赤、緑、青色の有機発光材料をパタ ーニング塗布することで、フルカラー表示を実現するも のである。

[0012]

【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態に ついて図面を参照して説明する。

【0013】 (実施例1) 図1に示すように、ガラス基 板101上に薄膜トランジスタ102を形成してから、 IT〇透明画素電極103を形成する。

【0014】正孔注入材料としてポリマー前駆体である ポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンをコーティン グする。加熱により、前駆体はポリフェニレンピニレン となり、厚さ0. 05ミクロンの正孔注入層104が形 30 成される。

【0015】次に、インクジェットプリント装置105 により赤、緑、青色を発色する発光材料をパターニング 塗布し、厚さ0.05ミクロンの発色層106、10 7、108を形成する。赤色発光材料にはシアノポリフ ェニレンピニレン、緑色発光材料にはポリフェニレンビ ニレン、青色発光材料にはポリフェニレンピニレンおよ びポリアルキルフェニレンを使用する。これらの有機E L材料はケンブリッジ・ディスプレイ・テクノロジー社 製であり、液状で入手可能である。

【0016】最後に、厚さ0.1~0.2ミクロンのM gAg反射電極109を蒸着法により形成する。

【0017】これにより、直視型のフルカラー有機EL 表示体が完成する。

【0018】 (実施例2) 図2に示すように、ガラス基 板201上に薄膜トランジスタ202を形成してから、 AlLi反射画素電極203を形成する。

【0019】次に、インクジェットプリント装置207 により赤、緑、青色を発色する発光材料をパターニング 塗布し、発色層204、205、206を形成する。赤 50 列することでパターニングが可能となり、フルカラーを

色発光材料にはシアノポリフェニレンピニレン、緑色発 光材料にはポリフェニレンピニレン、青色発光材料には ポリフェニレンビニレンおよびポリアルキルフェニレン を使用する。これらの有機EL材料はケンブリッジ・デ ィスプレイ・テクノロジー社製であり、液状で入手可能 である。

【0020】正孔注入材料としてポリマー前駆体である ポリテトラヒドロチオフェニルフェニレンをキャスト法 により形成する。加熱により、前駆体はポリフェニレン ピニレンとなり、正孔注入層208が形成される。

【0021】最後に、ITO透明電極209を蒸着法に より形成する。

【0022】これにより、反射型のフルカラー有機EL 表示体が完成する。

【0023】(実施例3)有機発光層の有機発光材料と して2, 3, 6, 7-テトラヒドロ-11-オキソー1H, 5H, 11H-(1) ペンゾピラノ[6,7,8-ij]-キノリジン-10-カルボン酸を 用い、有機正孔注入層材料として1,1-ビス-(4-N,N-ジト リルアミノフェニル)シクロヘキサンを用い、両者を提 20 合することで緑色の発光材料とする。

【0024】同様に、赤色の有機発光材料として、2-1 3',4'-ジヒドロキシフェニル)-3,5,7-トリヒドロキシ-1 -ベンゾピリリウムパークロレートを用いて正孔注入層 材料と混合する。

【0025】更に、青色発光層には有機正孔注入材料と してトリス(8-ヒドロキシキノリノール)アルミニウムを 用い、有機発光材料として、2,3,6,7-テトラヒドロ-9-メチル-11-オキソ-1H, 5H, 11H-(1)ペンゾピラノ[6, 7, 8-i j]-キノリジンを混合し、発光材料を作成する。

【0026】実施例1または実施例2と同様な工程で、 各々の発光層をインクジェットプリンタ装置により局所 パターニングし、アクティブマトリックス型有機EL表 示体を作成する。

【0027】なお、本実施例で使用した有機EL材料以 外にも、アロマティックジアミン誘導体(TDP)、オ キシジアゾールダイマー (OXD)、オキシジアソール 誘導体(PBD)、ジスチルアリーレン誘導体(DS A)、キノリノール系金属錯体、ベリリウム-ベンソキ ノリノール錯体(Beba)、トリフェニルアミン誘導 40 体(MTDATA)、ジスチリル誘導体、ピラゾリンダ イマー、ルプレン、キナクリドン、トリアゾール誘導 体、ポリフェニレン、ポリアルキルフルオレン、ポリア ルキルチオフェン、アゾメチン亜鉛錯体、ポリフィリン 亜鉛錯体、ベンゾオキサゾール亜鉛錯体、フェナントロ リンユウロピウム錯体が使用できるが、これに限られる 物ではない。

[0028]

【発明の効果】従来、パターニングができないとされた 有機EL材料をインクジェット方式により形成および配 示のアクティブマトリックス型有機EL表示体を実現した。これにより、安価で大画面のフルカラー表示体が製造可能となり、効果は大である。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態におけるアクティブマトリックス型有機EL表示体の工程を示す図である。

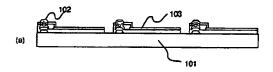
【図2】本発明の第2の実施形態におけるアクティブマトリックス型有機EL表示体の工程を示す図である。

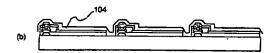
【図3】本発明の薄膜トランジスタ上にインクジェット 法により形成された発色層を示す図である。

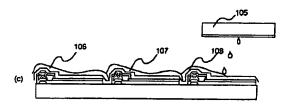
【符号の説明】

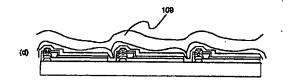
- 101 ガラス基板
- 102 薄膜トランジスタ
- 103 透明画素電極
- 104 正孔注入層
- 105 インクジェットプリンタヘッド
- 106 有機発光層 (第1色)
- 107 有機発光層 (第2色)

【図1】



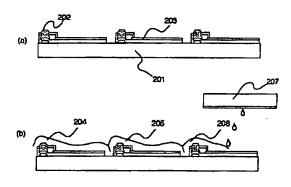


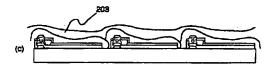


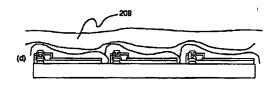


- 108 有機発光層 (第3色)
- 109 反射電極
- 201 ガラス基板
- 202 薄膜トランジスタ
- 203 反射画素電極
- 204 有機発光層 (第1色)
- 205 有機発光層 (第2色)
- 206 有機発光層 (第3色)
- 207 インクジェットプリンタヘッド
- 10 208 正孔注入層
 - 209 透明電極
 - 301 信号線
 - 302 ゲート線
 - 303 画素電極
 - 304 薄膜トランジスタ
 - 305 有機発光層 (第1色)
 - 306 有機発光層 (第2色)
 - 307 有機発光層 (第3色)

[図2]







【図3】

